

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 17C013/0360

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท แอนนาไลต์ดีคอสส์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 49/162 หมู่ที่ 3 ซอยสุวินทวงศ์ 46 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0291

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Chemical	Spectrophotometer Wavelength Holmium filter : Nominal 242 nm Nominal 279 nm Nominal 288 nm Nominal 334 nm Nominal 361 nm Nominal 419 nm Nominal 446 nm Nominal 454 nm Nominal 460 nm Nominal 537 nm Nominal 638 nm Didymium filter : Nominal 431 nm Nominal 473 nm Nominal 513 nm Nominal 529 nm Nominal 573 nm Nominal 585 nm Nominal 685 nm Nominal 741 nm Nominal 749 nm Nominal 807 nm Nominal 879 nm	0.17 nm 0.17 nm	In-house method : WI-LB-001 based on ASTM E275-08
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 17C013/0360

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0291

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Chemical (cont.)	Spectrophotometer Photometry at 420.0 nm 0.00 A 0.30 A 1.60 A 2.10 A at 465.0 nm 0.00 A 0.30 A 1.60 A 2.10 A at 546.0 nm 0.00 A 0.30 A 1.60 A 2.10 A at 590.0 nm 0.00 A 0.30 A 1.60 A 2.10 A at 635.0 nm 0.00 A 0.30 A 1.60 A 2.10 A	0.0042 A 0.0042 A 0.0080 A 0.0091 A 0.0042 A 0.0042 A 0.0080 A 0.0080 A 0.0042 A 0.0042 A 0.0080 A 0.0091 A 0.0042 A 0.0042 A 0.0080 A 0.0091 A 0.0042 A 0.0042 A 0.0080 A 0.0080 A	In-house method : WI-LB-001 based on ASTM E275-08
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 17C013/0360

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0291

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Chemical	Spectrophotometer Wavelength Holmium filter : Nominal 242 nm Nominal 279 nm Nominal 288 nm Nominal 334 nm Nominal 361 nm Nominal 419 nm Nominal 446 nm Nominal 454 nm Nominal 460 nm Nominal 537 nm Nominal 638 nm Didymium filter : Nominal 431 nm Nominal 473 nm Nominal 513 nm Nominal 529 nm Nominal 573 nm Nominal 585 nm Nominal 685 nm Nominal 741 nm Nominal 749 nm Nominal 807 nm Nominal 879 nm	0.17 nm 0.17 nm	In-house method : WI-LB-001 based on ASTM E275-08
* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 17C013/0360

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0291

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Chemical (cont.)	Spectrophotometer		In-house method : WI-LB-001 based on ASTM E275-08
	Photometry		
	at 420.0 nm		
	0.00 A	0.0042 A	
	0.30 A	0.0042 A	
	1.60 A	0.0080 A	
	2.10 A	0.0091 A	
	at 465.0 nm		
	0.00 A	0.0042 A	
	0.30 A	0.0042 A	
	1.60 A	0.0080 A	
	2.10 A	0.0080 A	
	at 546.0 nm		
	0.00 A	0.0042 A	
	0.30 A	0.0042 A	
	1.60 A	0.0080 A	
	2.10 A	0.0091 A	
	at 590.0 nm		
	0.00 A	0.0042 A	
	0.30 A	0.0042 A	
1.60 A	0.0080 A		
2.10 A	0.0091 A		

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 17C013/0360

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0291

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Chemical (cont.)	Spectrophotometer Photometry (cont.) at 635.0 nm 0.00 A 0.30 A 1.60 A 2.10 A	0.0042 A 0.0042 A 0.0080 A 0.0080 A	In-house method : WI-LB-001 based on ASTM E275-08
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม